(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開2003-55362 (P2003-55362A)

(43)公開日 平成15年2月26日(2003.2.26)

(51) Int.Cl. ⁷	識別記号	FΙ	テーマコード(参考)
C 0 7 D 30	5/14	C 0 7 D 305/14	4 C 0 4 8
C08F 2	20/28	C 0 8 F 20/28	4H039
C08G 6	5/22	C 0 8 G 65/22	4 J 0 0 5
// C07B 6	3 0 0	C 0 7 B 61/00	300 4J100

審査請求 未請求 請求項の数31 OL (全 18 頁)

		不明正母	不明不 明示気の数31 〇七 (至 10 頁)
(21)出願番号	特願2001-237445(P2001-237445)	(71) 出願人	000002004 昭和電工株式会社
(22)出願日	平成13年8月6日(2001.8.6)		東京都港区芝大門1丁目13番9号
		(72)発明者	
			千葉県千葉市緑区大野台一丁目1番1号 昭和電工株式会社総合研究所内
		(72)発明者	
			千葉県千葉市緑区大野台一丁目1番1号 昭和電工株式会社総合研究所内
		(74)代理人	
			弁理士 柿沼 伸司

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 脂環式化合物

(57)【要約】

【課題】塗料、接着剤、レジスト用樹脂組成物、封止用 樹脂組成物、光導波路用樹脂組成物等の分野で利用され る活性エネルギー線の照射および/または加熱で高い活 性(速重合性、速硬化性)を示すカチオン重合性組成物 を提供すること。

【解決手段】下記式で例示される(メタ)アクリル基とオキセタニル基を同一分子内に有する脂環式化合物、そのラジカル重合体およびこれらを含む組成物。

【化1】

$$\begin{array}{c|c}
O & H_2C & O \\
H_2C & O \\
CH_1 & CH_2 & CH_2
\end{array}$$

$$\begin{array}{c|c}
CH & CH_2 & CH_2
\end{array}$$

$$\begin{array}{c|c}
CH & CH & R_2
\end{array}$$

$$\begin{array}{c|c}
CH & R_2
\end{array}$$

【特許請求の範囲】

【請求項1】(メタ)アクリル基とオキセタニル基を同一分子内に有する脂環式化合物。

【請求項2】一般式(1)または(2)で表される脂環式化合物。

【化1】

$$\begin{array}{c|c}
O & H_2C & O \\
\hline
O & CH & CH_2 \\
\hline
CH & CH & CH_2
\end{array}$$

$$\begin{array}{c|c}
H_2C & O \\
\hline
CH_2 & CH_2
\end{array}$$

$$\begin{array}{c|c}
CH_2 & CH_2
\end{array}$$

$$\begin{array}{c|c}
CH & CH_2
\end{array}$$

【化2】

$$\begin{array}{c|c}
H_2C & O \\
HO & CH & CH_2 \\
\hline
O & CH & CH \\
CH_n & R_2
\end{array}$$
(2)

(式中 R_1 および R_2 は水素原子またはメチル基であり、mは $0\sim2$ の整数で、nはmが0の場合は2、それ以外は1である。なお、mが0の場合は橋かけが存在しないことを意味する。)

【請求項3】請求項2に記載の一般式(1)で表される 脂環式化合物と一般式(2)で表される脂環式化合物の 混合物。

【請求項4】下記化学式(3)で表される脂環式化合物。

[化3]

【請求項5】下記化学式(4)で表される脂環式化合物。

[化4]

【請求項6】下記化学式(5)で表される脂環式化合物。

【化5】

【請求項7】下記化学式(6)で表される脂環式化合物。

【化6】

【請求項8】下記化学式(7)で表される脂環式化合物。

【化7】

【請求項9】下記化学式(8)で表される脂環式化合物。

【化8】

【請求項10】下記化学式(9)で表される脂環式化合物。

[化9]

【請求項11】下記化学式(10)で表される脂環式化合物。

【化10】

【請求項12】下記化学式(11)で表される脂環式化合物。

【化11】

【請求項13】下記化学式(12)で表される脂環式化合物。

【化12】

【請求項14】一般式(13)で表される同一分子内にオキセタニル基とエポキシ基を有する化合物と、アクリル酸またはメタクリル酸とを反応させて得られる一般式(1)または一般式(2)で表される脂環式化合物。

[化13]

$$\begin{array}{c|c}
H_2C \longrightarrow O \\
CH \longrightarrow CH_2 \\
O \longrightarrow (CH_2)_m \longrightarrow CH_2 \\
CH \longrightarrow CH \\
CH_n \longrightarrow R_3
\end{array}$$
(13)

(式中R3は水素原子またはメチル基であり、mは0~2の整数で、nはmが0の場合は2、それ以外は1である。なお、mが0の場合は橋かけが存在しないことを意味する。)

【化14】

$$\begin{array}{c|c}
O & H_2C & O \\
\hline
O & CH & CH_2 \\
\hline
O & CH & CH_2
\end{array}$$

$$\begin{array}{c|c}
CH_2 & CH_2 \\
\hline
CH & CH_3
\end{array}$$

$$\begin{array}{c|c}
CH_2 & CH_3
\end{array}$$

$$\begin{array}{c|c}
CH & CH_3
\end{array}$$

【化15】

$$\begin{array}{c|c} H_2C & O \\ HO & CH_n & CH_2 \\ \hline R_1 & (CH_2)_m & CH_2 \\ \hline O & CH & CH_n \\ \hline CH_n & R_2 \\ \hline \end{array}$$

(式中 R_1 および R_2 は水素原子またはメチル基であり、mは $0\sim2$ の整数で、nはmが0の場合は2、それ以外は1である。なお、mが0の場合は橋かけが存在しないことを意味する。)

【請求項15】一般式(13)で表される同一分子内にオキセタニル基とエポキシ基を有する化合物が7,8一エポキシー2ーオキサー5ーメチルースピロ[3,5]ノナンまたは6,7ーエポキシー2ーオキサースピロ[3,5]ノナンであることを特徴とする請求項14に記載の脂環式化合物。

【請求項16】一般式(13)で表される同一分子内にオキセタニル基とエポキシ基を有する化合物と、アクリル酸またはメタクリル酸とを反応させることを特徴とする一般式(1)または一般式(2)で表される脂環式化合物の製造方法。

【化16】

$$\begin{array}{c|c}
H_2C & O \\
CH_1 & CH_2
\\
O & CH_2)_m & CH_2
\\
CH & CH_2
\\
CH_1 & R_3
\end{array}$$
(1 3)

(式中R3は水素原子またはメチル基であり、mは $0\sim$ 2の整数で、nはmが0の場合は2、それ以外は1である。なお、mが0の場合は橋かけが存在しないことを意味する。)

【化17】

$$\begin{array}{c|c}
O & H_2C & O \\
CH_1 & CH_2 & CH_2
\end{array}$$

$$\begin{array}{c|c}
CH_2 & CH_2
\end{array}$$

$$\begin{array}{c|c}
CH_2 & CH_2
\end{array}$$

$$\begin{array}{c|c}
CH & CH_2
\end{array}$$

$$\begin{array}{c|c}
CH & CH_2
\end{array}$$

【化18】

$$\begin{array}{c|c}
H_2C & O \\
HO & CH_1 & CH_2
\end{array}$$

$$\begin{array}{c|c}
CH_1 & CH_2 & CH_2
\end{array}$$

$$\begin{array}{c|c}
CH_2 & CH_2
\end{array}$$

$$\begin{array}{c|c}
CH_2 & CH_2
\end{array}$$

(式中 R_1 および R_2 は水素原子またはメチル基であり、mは $0\sim2$ の整数で、nはmが0の場合は2、それ以外は1である。なお、mが0の場合は橋かけが存在しないことを意味する。)

【請求項17】第3級アミンまたは第4級アンモニウム 塩を触媒として用いることを特徴とする請求項16に記 載の脂環式化合物の製造方法。

【請求項18】請求項1~13のいずれかに記載の脂環式化合物(a)の少なくとも1種、ラジカル重合性不飽和結合を有する化合物(b)、カチオン重合可能な化合物(c)、活性エネルギー線の照射および/または加熱によりラジカル重合を開始させる化合物(d)および活性エネルギー線の照射および/または加熱によりカチオン重合を開始させる化合物(e)を含むことを特徴とする硬化性組成物。

【請求項19】請求項1~13のいずれかに記載の脂環式化合物(a)の少なくとも1種をラジカル重合して得られる側鎖にオキセタニル基を有する重合体。

【請求項20】請求項1~13のいずれかに記載の脂環式化合物(a)の少なくとも1種と分子内に1個のラジカル重合可能な官能基を有する他の単量体(f)とをラジカル重合して得られる側鎖にオキセタニル基を有する重合体。

【請求項21】単量体(f)の少なくとも1種が一個以上のエポキシ基を有する化合物である請求項20に記載の側鎖にオキセタニル基を有する重合体。

【請求項22】単量体(f)の少なくとも1種が一個以上のカルボキシル基を有する化合物である、請求項20に記載の側鎖にオキセタニル基を有する重合体。

【請求項23】請求項19~22のいずれかに記載の重合体(a')の少なくとも1種および活性エネルギー線の照射および/または加熱によりカチオン重合を開始させる化合物(e)を含むことを特徴とする硬化性組成物。

【請求項24】請求項19~22のいずれかに記載の重合体(a')の少なくとも1種、カチオン重合可能な化合物(c)および活性エネルギー線の照射および/または加熱によりカチオン重合を開始させる化合物(e)を含むことを特徴とする硬化性組成物。

【請求項25】請求項19~22のいずれかに記載の重合体(a')の少なくとも1種、ラジカル重合性不飽和結合を有する化合物(b)、カチオン重合可能な化合物(c)、活性エネルギー線の照射および/または加熱によりラジカル重合を開始させる化合物(d)、および活性エネルギー線の照射および/または加熱によりカチオン重合を開始させる化合物(e)を含むことを特徴とする硬化性組成物。

【請求項26】請求項1~15のいずれかに記載の脂環式化合物(a)の少なくとも1種、請求項19~22のいずれかに記載の重合体(a')の少なくとも1種、ラジカル重合性不飽和結合を有する化合物(b)、カチオン重合可能な化合物(c)、活性エネルギー線の照射および/または加熱によりラジカル重合を開始させる化合物(d)、および活性エネルギー線の照射および/また

は加熱によりカチオン重合を開始させる化合物 (e) を 含むことを特徴とする硬化性組成物。

【請求項27】活性エネルギー線の照射および/または加熱によりカチオン重合を開始させる化合物(e)がスルフォニウム塩、ヨードニウム塩、ホスホニウム塩およびジアゾニウム塩の中から選ばれた1種以上であることを特徴とする請求項18、23~26のいずれかに記載の硬化性組成物。

【請求項28】請求項23~27のいずれかに記載の硬化性組成物を加熱することを特徴とする硬化物の製造方法。

【請求項29】請求項23~27のいずれかに記載の硬化性組成物に活性エネルギー線を照射することを特徴とする硬化物の製造方法。

【請求項30】請求項23~27のいずれかに記載の硬化性組成物に活性エネルギー線を照射し、加熱することを特徴とする硬化物の製造方法。

【請求項31】請求項23~27のいずれかに記載の硬化性組成物より得られる硬化物。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は同一分子内に(メタ)アクリル基とオキセタニル基を有し、ラジカル重合性とカチオン重合性を併有する脂環式化合物に関する。さらに(メタ)アクリル基のみを単独もしくは、他の(メタ)アクリル基を有する化合物と反応させることにより側鎖にオキセタニル基を有する樹脂が得られる。 【〇〇〇2】この化合物及び樹脂は少ない活性エネルギー線照射量や低温、短時間で硬化する特徴を有し、塗

一線照射量や低温、短時間で硬化する特徴を有し、塗料、接着剤、レジスト用樹脂組成物、封止用樹脂組成物、光導波路用樹脂組成物等に利用される。

[0003]

【従来の技術】カチオン重合性組成物は、紫外線等の活性エネルギー線の照射や加熱により分解し酸を発生する光カチオン重合開始剤(光酸発生剤)と、発生した酸により重合反応や架橋反応を起こす化合物から構成される。その開発は、3員環環状エーテルであるオキシラン環を有するエポキシ樹脂に集中しており、光硬化型エポキシ樹脂は、接着性、耐熱性および耐薬品性等の諸特性に優れることが知られている。しかしながら、従来の光硬化型エポキシ樹脂には光硬化速度が非常に遅いという問題があり、エポキシ樹脂の特性を生かしながら、硬化速度を向上させることが熱望されてきた。

【0004】一方、重合性基として4員環環状エーテルであるオキセタン環を一分子中に複数個有する多官能オキセタンモノマーは対応する多官能エポキシドと同様、或いはそれ以上の光硬化性を有することが報告されている(ジャーナル オブ マクロモレキュラー サイエンス、A29巻、10号、915項、1992年;同A30巻、2&3号、1

89項、1993年)。

【0005】そのほかにも現在までに様々なオキセタンモノマーが開発され、例えばDE1021858には一般式(14)で表されるオキセタン化合物が開示されている。 【0006】

【化19】

$$R \left[\begin{array}{c} -OH_2C \\ Et \end{array} \right] 0$$
 (14)

(式中、Rは2以上の原子価を有する芳香族残基であり、nは1又は2である)更に、特開平6-16804 号公報には、一般式(15)で表されるオキセタン化合物の記載がある。

[0007]

【化20】

$$R^{2} \left[\begin{array}{c} O \\ R^{1} \end{array} \right]_{m}$$
 (15)

(式中、R1は水素原子、1~6個の炭素原子を有するアルキル基、フッ素原子、1~6個の炭素原子を有するフルオロアルキル基、アリル基、アリール基、フリル基またはチェニル基であり、R2は線状または分岐状アルキレン基、線状または分岐状ポリ(アルキレンオキシ)基、キシリレン基、シロキサン結合及びエステル結合から成る群から選択される多価基であり、Zは酸素原子または硫黄原子であり、mは2、3または4である)で表される。

【0008】そして特開平8-245783号公報には、2、2'ービトリレンジイル骨格を有する二官能オキセタンを始めとする数多くのオキセタン化合物の記載がある。また、特開平7-17958号公報にはアリルクロライドとヒドロキシメチルオキセタンとの反応によるオキセタン化合物の合成法記載されている。

【0009】さらに、米国特許第3388105号に同一分子内にオキセタニル基とエポキシ基を有する脂環式アルカンをカルボキシル基含有化合物と加熱付加反応させることにより硬化させる記載があるが、エポキシ基を(メタ)アクリル酸を反応させることによりラジカル重合性とカチオン重合性を併有する化合物を得ることの記載は全くなく、(メタ)アクリル基のみを反応させることにより側鎖にオキセタニル基を有する重合体が得られることも知られていなかった。

【0010】また特開平2-228307号公報には一般式(16)で表されるオキセタニル基と(メタ)アクリル基を同一分子内に有するモノマー、並びに、必要に応じて、他の一般的なビニルモノマーの樹脂状ポリマーの開示がされている。

[0011]

【化21】

$$H_2C = C = C$$
 $C = C$
 R^3
 R^3
 R^2
 $C = C$
 $C =$

(式中、 R^1 =H、 CH_3 、 R^2 = C_{1-8} アルキレン、 R^3 = C_{1-6} アルキル)

また同様の構造を有する化合物や、他のモノマーと共重合させた樹脂が特開平9-278866号公報、特開2000-63371号公報や特開2000-86756号公報に開示されているが、本発明の脂環式アルカンに直接オキセタン基が結合した構造を有する化合物や樹脂の記載は全くなく、また本発明の構造が同一樹脂中または他の混合樹脂中のカルボキシル基との付加反応や、カチオン重合に特に効果的に反応速度を向上させることは全く知られていなかった。

[0012]

【発明が解決しようとする課題】本発明は以上のような事情に鑑みてなされたもので、(メタ)アクリル基とオキセタニル基を同一分子内に有する新規な脂環式化合物、及びその重合体を提供するものであり、活性エネルギー線の照射および/または加熱で高い活性(速重合性、速硬化性)を示すカチオン重合性組成物を提供することを課題とする。

[0013]

【課題を解決するための手段】本発明者らは、上記課題の解決について鋭意検討した結果、特定の同一分子内に(メタ)アクリル基とオキセタニル基を有する脂環式化合物(以後、「(a)」とする)および/または該化合物(a)のラジカル重合物(a')を含む組成物により課題を解決できることを見いだし、本発明を完成するに至った。すなわち、本発明は以下の[1]~[31]に示される脂環式化合物、重合体、硬化性組成物、硬化物、およびその製造方法に関する。

【OO14】[1] (メタ) アクリル基とオキセタニル 基を同一分子内に有する脂環式化合物。

[2] 一般式(1) または(2) で表される脂環式化合物。

[0015]

【化22】

$$\begin{array}{c|c}
 & H_2C & O \\
 & CH_1 & CH_2 & CH_2 \\
 & CH_1 & CH_2 & CH_2 \\
 & CH_1 & CH_2 & CH_2
\end{array}$$

【化23】

$$\begin{array}{c|c} H_2C & O \\ HO & CH_n & CH_2 \\ \hline & (CH_2)_m & CH_2 \\ \hline & O & CH & CH_n \\ \hline & CH_n & R_2 \\ \hline \end{array}$$

(式中R1およびR2は水素原子またはメチル基であり、mはO~2の整数で、nはmがOの場合は2、それ以外は1である。なお、mがOの場合は橋かけが存在しないことを意味する。)

[3] [2] に記載の一般式(1) で表される脂環式化合物と一般式(2) で表される脂環式化合物の混合物。 【0016】[4]下記化学式(3)で表される脂環式化合物。

[0017] [化24]

[5] 下記化学式(4)で表される脂環式化合物。【0018】【化25】

[6] 下記化学式(5)で表される脂環式化合物。 【0019】 【化26】

[7] 下記化学式(6)で表される脂環式化合物。 【化27】

【0020】[8] 下記化学式(7) で表される脂環式

化合物。

[0021] [化28]

[9] 下記化学式(8) で表される脂環式化合物。 【0022】

【化29】

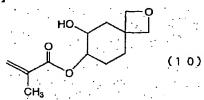
[10] 下記化学式(9) で表される脂環式化合物。 【0023】

[化30]

[11] 下記化学式(10)で表される脂環式化合物。

[0024]

【化31】



【0025】[12]下記化学式(11)で表される脂環式化合物。

[0026]

【化32】

[13] 下記化学式(12)で表される脂環式化合物。【0027】【化33】

【0028】 [14] 一般式(13) で表される同一分子内にオキセタニル基とエポキシ基を有する化合物と、アクリル酸またはメタクリル酸とを反応させて得られる一般式(1) または一般式(2) で表される脂環式化合物。

[0029]

【化34】

$$\begin{array}{c|c}
H_2C & O \\
CH & CH_2 \\
O & CH_2 \\
CH & CH \\
CH & R_3
\end{array}$$
(13)

(式中R3は水素原子またはメチル基であり、mは0~2の整数で、nはmが0の場合は2、それ以外は1である。なお、mが0の場合は橋かけが存在しないことを意味する。)

【化35】

$$\begin{array}{c|c}
O & H_2C & O \\
H_2C & CH_2C & CH_2C \\
\hline
H_1 & CH_2C & CH_2C \\
\hline
HO & CH_2C & CH_2$$

【化36】

(式中 R_1 および R_2 は水素原子またはメチル基であり、mは $0\sim2$ の整数で、nはmが0の場合は2、それ以外は1である。なお、mが0の場合は橋かけが存在しないことを意味する。)

[15] 一般式(13)で表される同一分子内にオキセタニル基とエポキシ基を有する化合物が7,8-エポキシー2-オキサー5-メチルースピロ[3,5]ノナンまたは6,7-エポキシー2-オキサースピロ[3,

5] ノナンであることを特徴とする [14] に記載の脂環式化合物。

【0030】[16]一般式(13)で表される同一分子内にオキセタニル基とエポキシ基を有する化合物と、アクリル酸またはメタクリル酸とを反応させることを特

徴とする一般式(1)または一般式(2)で表される脂環式化合物の製造方法。

[0031]

【化37】

$$\begin{array}{c|c}
H_2C & O \\
CH_1 & CH_2 \\
O & CH_2 \\
CH & CH_3
\end{array}$$

$$\begin{array}{c|c}
CH_2 & CH_2 \\
CH & CH_3
\end{array}$$

$$\begin{array}{c|c}
CH_2 & CH_3
\end{array}$$

$$\begin{array}{c|c}
CH_3 & CH_3
\end{array}$$

(式中R3は水素原子またはメチル基であり、mは0~2の整数で、nはmが0の場合は2、それ以外は1である。なお、mが0の場合は橋かけが存在しないことを意味する。)

[化38]

$$\begin{array}{c|c}
O & H_2C & O \\
\hline
O & CH & CH_2 \\
\hline
HO & CH & CH \\
\hline
CH & CH & R_2
\end{array}$$
(1)

【化39】

$$\begin{array}{c|c}
H_2C \longrightarrow O \\
HO \longrightarrow CH \longrightarrow CH_2 \\
CH_1 \longrightarrow CH_2
\end{array}$$

$$\begin{array}{c|c}
CH_2 \longrightarrow CH_2 \\
CH_1 \longrightarrow CH_2
\end{array}$$

$$\begin{array}{c|c}
CH_2 \longrightarrow CH_2
\end{array}$$

(式中R1およびR2は水素原子またはメチル基であり、mは0~2の整数で、nはmが0の場合は2、それ以外は1である。なお、mが0の場合は橋かけが存在しないことを意味する。)

[17] 第3級アミンまたは第4級アンモニウム塩を触媒として用いることを特徴とする[16] に記載の脂環式化合物の製造方法。

【0032】[18] [1] ~ [13] のいずれかに記載の脂環式化合物(a)の少なくとも1種、ラジカル重合性不飽和結合を有する化合物(b)、カチオン重合可能な化合物(c)、活性エネルギー線の照射および/または加熱によりラジカル重合を開始させる化合物(d)および活性エネルギー線の照射および/または加熱によりカチオン重合を開始させる化合物(e)を含むことを特徴とする硬化性組成物。

[19] [1] ~ [13] のいずれかに記載の脂環式化合物(a) の少なくとも1種をラジカル重合して得られる側鎖にオキセタニル基を有する重合体。

[20] [1] ~ [13] のいずれかに記載の脂環式化合物(a) の少なくとも1種と分子内に1個のラジカル 重合可能な官能基を有する他の単量体(f)とをラジカル重合して得られる側鎖にオキセタニル基を有する重合 体。

[21] 単量体 (f) の少なくとも1種が一個以上のエポキシ基を有する化合物である[20] に記載の側鎖にオキセタニル基を有する重合体。

[22] 単量体(f)の少なくとも1種が一個以上のカルボキシル基を有する化合物である、[20]に記載の側鎖にオキセタニル基を有する重合体。

【0033】 [23] [19] ~ [22] のいずれかに記載の重合体 (a') の少なくとも 1種および活性エネルギー線の照射および/または加熱によりカチオン重合を開始させる化合物 (e) を含むことを特徴とする硬化性組成物。

[24] [19] ~ [22] のいずれかに記載の重合体 (a') の少なくとも1種、カチオン重合可能な化合物 (c) および活性エネルギー線の照射および/または加熱によりカチオン重合を開始させる化合物 (e) を含むことを特徴とする硬化性組成物。

【0034】 [25] [19] ~ [22] のいずれかに記載の重合体 (a') の少なくとも1種、ラジカル重合性不飽和結合を有する化合物 (b)、カチオン重合可能な化合物 (c)、活性エネルギー線の照射および/または加熱によりラジカル重合を開始させる化合物 (d)、および活性エネルギー線の照射および/または加熱によりカチオン重合を開始させる化合物 (e) を含むことを特徴とする硬化性組成物。

[26] [1] ~ [15] いずれかに記載の脂環式化合物 (a) の少なくとも1種、[19] ~ [22] のいずれかに記載の重合体 (a') の少なくとも1種、ラジカル重合性不飽和結合を有する化合物 (b)、カチオン重合可能な化合物 (c)、活性エネルギー線の照射および/または加熱によりラジカル重合を開始させる化合物

(d)、および活性エネルギー線の照射および/または 加熱によりカチオン重合を開始させる化合物(e)を含むことを特徴とする硬化性組成物。

[27]活性エネルギー線の照射および/または加熱によりカチオン重合を開始させる化合物(e)がスルフォニウム塩、ヨードニウム塩、ホスホニウム塩およびジアゾニウム塩の中から選ばれた1種以上であることを特徴とする[18]、[23]~[26]のいずれかに記載の硬化性組成物。

【0035】 [28] [23] ~ [27] のいずれかに 記載の硬化性組成物を加熱することを特徴とする硬化物 の製造方法。

[29] [23] ~ [27] いずれかに記載の硬化性組成物に活性エネルギー線を照射することを特徴とする硬化物の製造方法。

[30] [23] ~ [27] のいずれかに記載の硬化性 組成物に活性エネルギー線を照射し、加熱することを特 徴とする硬化物の製造方法。

[31] [23] ~ [27] のいずれかに記載の硬化性

組成物よろ得られる硬化物。

[0036]

【発明の実施の形態】以下、本発明をさらに詳細に説明 する。

【0037】本発明において用いる同一分子内に(メタ)アクリル基とオキセタニル基を同一分子内に有する脂環式化合物(a)の代表例である一般式(1)または一般式(2)で表される脂環式化合物は、(メタ)アクリル酸と、オキセタニル基とエポキシ基を同一分子内に有する脂環式化合物とを反応させ、(メタ)アクリル酸のカルボキシル基がエポキシ基に開環付加することによって得ることができる。本発明において、「(メタ)アクリル酸」は、アクリル酸又はメタアクリル酸を意味するものとする。

【0038】オキセタニル基とエポキシ基を同一分子内に有する脂環式化合物としては、以下のようなものが挙げられる。すなわち、7、8ーエポキシー2ーオキサー5ーメチルースピロ[3.5]ノナン、6、7ーエポキシー2ーオキサースピロ[3.5]ノナン、スピロ[5、6ーエポキシノルボルナンー2、3'ーオキセタン]、スピロ[5、6ーエポキシー3ーメチルノルボルナンー2、3'ーオキセタン]等である。

【0039】これらの同一分子内にオキセタニル基とエポキシ基を有する脂環式化合物は既知の方法で容易に合成が可能であり、例えば米国特許3388105号等に合成方法が記載されている。

【 O O 4 O 】また、 (メタ) アクリル酸のカルボキシル基をエポキシ基に開環付加させて脂環式化合物 (a) を合成する方法としては、無溶剤で、もしくはトルエン等の溶剤中において (メタ) アクリル酸と、オキセタニル基とエポキシ基を同一分子内に有する脂環式化合物を触媒存在下、あるいは非存在下で反応させることにより得ることができる。

【 O O 4 1】触媒としては、テトラエチルアンモニウムブロマイド、テトラブチルアンモニウムブロマイド、テトラブチルアンモニウムブロマイド、テトラブチルアンモニウムイオダイド、トリエチルベンジルアンモニウムブロマイド、テトラエチルホスホニウムブロマイドなどのオニウム塩、トリエチルアミン、トリブチルアミン、1.8ージアザビシクロ[5.4.0]ウンデセンー7(DBU)、1,5ージアザビシクロ[4.3.0]ノナー5エン(DBN)、1,4ージアザビシクロ[2.2.2]オクタン(DA

【0042】触媒の使用量はエポキシ基の開環付加反応を充分に進行させるという点から、(メタ)アクリル酸に対して0.001モル%以上、好ましくは0.01モル%以上であることが望ましく、また製造コストの低減、収率の向上、廃棄物量の低減及びエポキシ化合物の

BCO)などのアミン類を用いることができる。

重合抑制という点から(メタ)アクリル酸に対して10 モル%以下、好ましくは3モル%であることが望ましい。

【0043】反応温度は特に限定なく、通常、室温~150℃程度、好ましくは80~120℃程度であることが望ましい。またかかる反応の反応時間は特に限定されるものではなく、通常1時間~10時間程度で終了する。

【 O O 4 4 】また製造中及び製造後に(メタ)アクリル基が不意に重合してしまうのを防止するために反応液及び得られた脂環式化合物(a)中に重合防止剤を添加することが望ましい。

【0045】重合防止剤としては、例えば4ーヒドロキシー2、2、6、6ーテトラメチルピペリジンーNーオキシル、4ーベンゾイルオキシー2、2、6、6ーテトラメチルピペリジンーNーオキシル等のNーオキシルに合物;ハイドロキノン、ハイドロキノンモノメチルフェノールなどのフェノール系化合物;塩化第一銅などの銅化合物;フェノチアジン、4ーピーキシー2、2、6、6ーテトラメチルピペリジンなどのアミノ化合物;1、4ージヒドロキシー2、2、6、6ーテトラメチルピペリジンなどのアテトラメチルピペリジン、1ーヒドロキシー4ーベンゾイルオキシー2、2、6、6ーテトラメチルピペリジン、1ーヒドロキシー4ーベンゾンなどのヒドロキシルアミン化合物などが好ましく挙げられる。

【 O O 4 6 】これらは単独で用いることができるが2種以上を併用してもよく、さらにこれら以外の他の重合防止剤と併用することもできる。このような重合防止剤の併用によれば、互いの相乗効果によってより優れた重合抑制効果が発現される場合がある。

【 O O 4 7】重合防止剤の量は充分な重合抑制効果が発現され、(メタ)アクリル基とオキセタニル基を同一分子内に有する脂環式化合物(a)を高収率で得るという点から、反応に用いる(メタ)アクリル酸に対して5 ppm(質量)以上好ましくは5 O ppm(質量)以上であることが望ましいが、あまり多量に添加しても重合抑制効果に大差が認められない。上限としては(メタ)アクリル酸に対して5 O O O ppm(質量)以下、好ましくは3 O O O ppm(質量)以下であることが望ましい。

【 O O 4 8 】本発明の一般式 (1)で表される脂環式化合物 (a-1)または一般式 (2)で表される脂環式化合物 (a-2)のオキセタン環は脂環構造にスピロ的に直接結合しているため歪みが大きく、反応性に富む。その結果本化合物を含む硬化性組成物は少ない照射エネルギー量または低温、短時間でのカチオン重合が可能である。

【OO49】本発明の脂環式化合物(a)は単独で、ま

たは他のラジカル重合性不飽和結合を有する化合物

(b)、カチオン重合可能な化合物(c)とを併用して硬化性組成物とすることが可能である。この組成物はカチオン重合とラジカル重合を同時に行い強固な架橋体を得ることや、カチオン重合もしくはラジカル重合の両者を完結する前に、どちらかを選択的に行う事により硬化の挙動を制御することも可能である。

【 O O 5 O 】また、脂環式化合物(a)または脂環式化合物(a)のラジカル重合体は、分子内にオキセタニル基を有しているためそれらを含む組成物は硬化(カチオン重合)速度が速い事に加え、硬化物は吸水性が低いため結果として良好な耐水性を示す。さらに硬化収縮の程度が小さいために密着性、寸法安定性に優れる特徴を有する

【0051】ラジカル重合性不飽和結合を有する化合物 (b) としては公知慣用のラジカル重合性モノマーが使 用できる例えば、メチル(メタ)アクリレート、エチル (メタ) アクリレート、n ープロピル (メタ) アクリレ ート、イソプロピル(メタ)アクリレート、n-ブチル (メタ) アクリレート、イソブチル(メタ) アクリレー ト、tertーブチル (メタ) アクリレート等のアルキル (メタ) アクリレート; 2-ヒドロキシエチル (メタ) アクリレート、ヒドロキシプロピル(メタ)アクリレー ト、2、3-ジヒドロキシブチル(メタ)アクリレー ト、4-ヒドロキシブチル(メタ)アクリレート及びポ リエチレングリコールモノ(メタ)アクリレート、多価 アルコールと(メタ)アクリル酸とのモノエステル化物 エステル化物、また上記の水酸基含有(メタ)アクリレ ートにさらにε-カプロラクトンを開環重合した化合物 などの水酸基含有モノマー; アクリル酸、メタアクリル 酸、マレイン酸、無水マレイン酸などのカルボキシル基 含有重合性不飽和モノマー;グリシジル(メタ)アクリ レート、メチルグリシジル(メタ)アクリレートなどの (メチル) グリシジル基含有モノマー; スチレン、 α ー メチルスチレン、フェニル(メタ)アクリレート、アク リロニトリル、メタクリロニトリル、酢酸ビニル、メタ クリルアミド、Nーメチル(メタ)アクリルアミド、1 ービニルー2ーピロリドンなどの分子内に1つのラジカ ル重合性基を有する化合物や、エチレングリコールジ (メタ) アクリレート、ポリエチレングリコールジ(メ タ)アクリレート、トリメチロールプロパントリ(メ タ) アクリレート、ペンタエリスリトールテトラ(メ タ) アクリレート、ジペンタエリスリトールペンタ (メ タ)アクリレート、多官能エポキシ(メタ)アクリレー ト樹脂、多官能ウレタン(メタ)アクリレート樹脂等の 分子内に2ヶ以上のラジカル重合性基を有する化合物を 挙げることができる。

【0052】これらの化合物は、1種で、又は2種以上 を組合せて使用することができる。化合物(b)の添加 量は、本発明の(メタ)アクリル基とオキセタニル基を 同一分子内に有する脂環式化合物(a)100質量部に対して0~2000質量部、好ましくは10~1000 質量部である。

【0053】本発明に用いられるカチオン重合可能な化合物(c)としては同一分子内にオキセタニル基とエポキシ基を有する化合物(c-1)、分子内に一個以上のエポキシ基を有し、オキセタニル基有しない化合物(c-2)、分子内に一個以上のオキセタニル基を有し、エポキシ基を有しない化合物(c-3)、(c-1)から(c-3)いずれにも属さない化合物(c-4)が挙げられる。

【0054】(c-1)の化合物としては具体的には、3-エチル-3-[(オキシラニルメトキシ)メチル]オキセタン、7、8-エポキシ-2-オキサ-5-メチルースピロ[3、5]ノナン、6、7-エポキシ-2-オキサースピロ[3、5]ノナン、スピロ[5、6-エポキシノルボルナン-2、3'ーオキセタン]、スピロ[5、6-エポキシ-3-メチルノルボルナン-2、3'ーオキセタン]等があげられる。これらは単独でまたは2種以上混合して使用することができる。

【0055】(c-2)としては公知慣用のエポキシ化合物が使用できる。エポキシ化合物を本発明の組成物に添加すると、得られた硬化物の耐熱性、耐薬品性がより向上する。このエポキシ化合物は1分子中に1個以上のエポキシ基を有するものであれば特に限定されない。

【0056】具体的には、ビスフェノールAジグリシジルエーテル、ビスフェノールFジグリシジルエーテル、臭素化ビスフェノールAジグリシジルエーテル、臭素化ビスフェノールAジグリシジルエーテル、臭素化ビスフェノールSジグリシジルエーテル、ノボラック型エポキシ樹脂、クレゾール・ノボラック型エポキシ樹脂、クレゾール・ノボラック型エポキシ樹脂、臭素化フェノールAジグリシジルエーテル、水添ビスフェノールFジグリシジルエーテル、水添ビスフェノールFジグリシジルエーテル、トリグリシジルイソシアヌレート等を用いることができる。

【0057】また、脂肪族エポキシ化合物として、(3、4ーエポキシシクロヘキシル)メチルー3'、4'ーエポキシシクロヘキシルカルボキシレート、2ー(3、4ーエポキシシクロヘキシルー5、5ースピロー3、4ーエポキシ)シクロヘキサンーメタージオキサン、ビス(3、4ーエポキシシクロヘキセンオキサイド、4ービニルエポキシシクロヘキサン、ビス(3、4ーエポキシー6ーメチルシクロヘキシルメチル)アジペート、3、4ーエポキシー6ーメチルシクロヘキサンカルボキシレート、メチレンビス(3、4ーエポキシシクロヘキサ

ン)、ジシクロペンタジエンジエポキサイド、エチレン グリコールのジ(3, 4-エポキシシクロヘキシルメチ ル)エーテル、エチレンビス(3, 4-エポキシシクロ ヘキサンカルボキシレート)が挙げられる。

【0058】更にエポキシヘキサヒドロフタル酸ジオク チル、エポキシヘキサヒドロフタル酸ジー2-エチルへ キシル、1,4-ブタンジオールジグリシジルエーテ ル、1,6-ヘキサンジオールジグリシジルエーテル、 グリセリントリグリシジルエーテル、トリメチロールプ ロパントリグリシジルエーテル、ポリエチレングリコー ルジグリシジルエーテル、ポリプロピレングリコールジ グリシジルエーテル、エチレングリコール、プロピレン グリコール、グリセリン等の脂肪族多価アルコールに1 種または2種以上のアルキレンオキサイドを付加するこ とにより得られるポリエーテルポリオールのポリグリシ ジルエーテル類:脂肪族長鎖二塩基酸のジグリシジルエ ーテル類;脂肪族高級アルコールのモノグリシジルエー テル類;ブチルグリシジルエーテル、フェニルグリシジ ルエーテル、クレゾルグリシジルエーテル、ノニルフェ ニルグリシジルエーテル、グリシジルメタクリレート: フェノール、クレゾール、ブチルフェノールまたはこれ らにアルキレンオキサイドを付加して得られるポリエー テルアルコールのモノグリシジルエーテル類;高級脂肪 酸のグリシジルエステル類;エポキシ化大豆油;エポキ システアリン酸ブチル、エポキシステアリン酸オクチ ル、エポキシ化アマニ油、エポキシ化ポリブタジエン等 を挙げることができる。

【0059】これら分子内に1個以上のエポキシ基を有 し、オキセタニル基を有しない化合物(c-2)は単独 でまたは2種以上混合して使用することができる。化合 物(c-3)の具体例としては、トリメチレンオキシ ド、3、3-ジメチルオキセタン、3、3-ジクロルメ チルオキセタン、3-エチル-3-フェノキシメチルオ キセタン、3-エチルー3-ヒドロキシメチルオキセタ ン(東亞合成社製;商品名EOXA)、ビス〔(3-エ チル-3-オキセタニルメトキシ)メチル] ベンゼン (別名キシリレンジオキセタン; 東亞合成社製; 商品名 XDO)、トリ [(3-エチル-3-オキセタニルメト キシ) メチル] ベンゼン、ビス〔(3-エチル-3-オ キセタニルメトキシ)メチルフェニル)エーテル、(3 -エチル-3-オキセタニルメトキシ) オリゴジメチル シロキサンや、高分子量の多価オキセタン環を有する化 合物、具体的にはオキセタンオリゴマー(東亞合成社 製:商品名Oligo-OXT)、2-オキサスピロ [3. 5] ノナン、フーメチルー2ーオキサスピロ [3.5] ノナン、スピロ[アダマンタンー2, 3'ー オキセタン]、スピロ[ビシクロ[2.2.1] ヘプタ ンー2, 3'ーオキセタン]、スピロ[ビシクロ[2. 2. 2] オクタンー2, 3'ーオキセタン]、スピロ [7ーオキサビシクロ[2.2.1] ヘプタンー2.

3' -オキセタン]、2-オキサスピロ[3.5]ノナー6-エン、5-メチルー2-オキサスピロ[3.5] ノナー6-エン、スピロ[ビシクロ[2.2.1] ヘプター5-エンー2、3'-オキセタン]、スピロ[3-メチルビシクロ[2.2.1] ヘプター5-エンー2、3'-オキセタン]、5-メチルー2-オキサスピロ[3.5]ノナン、スピロ[3-メチルビシクロ[2.2.1] ヘプタンー2、3'-オキセタン]等が挙げられる。これら化合物(c-3)は、単独で、または2種以上の混合物として使用できる。

【0060】(c-4)の具体例としては、テトラヒド ロフラン、2、3ージメチルテトラヒドロフラン等のオ キソラン化合物;トリオキサン、1,3-ジオキソラ ン、1、3、6-トリオキサンシクロオクタン等の環状 アセタール化合物: β - プロピオラクトン、 ϵ - カプロ ラクトン等の環状ラクトン化合物:エチレンスルフィ ド、1、2-プロピレンスルフィド、チオエピクロロヒ ドリン等のチイラン化合物:3、3ージメチルチエタン 等のチェタン化合物;エチレングリコールジビニルエー テル、トリエチレングリコルジビニルエーテル、トリメ チロールプロパントリビニルエーテル等のビニルエーテ ル化合物:エポキシ化合物とラクトンとの反応生成物で あるスピロオルソエステル化合物:ビニルシクロヘキサ ン、イソブチレン、ポリブタジェン等のエチレン性不飽 和化合物:環状エーテル化合物:環状チオエーテル化合 物;ビニル化合物等を挙げることができる。

【0061】これらの化合物(c-4)は1種を単独で添加することもできるし、あるいは2種以上を組み合わせて添加することもできる。

【0062】化合物(c)の配合量(2種以上を併用する場合はそれらの合計量)は本発明の同一分子内に(メタ)アクリル基とオキセタニル基を有する脂環式化合物(a)100質量部に対して0~2000質量部、好ましくは10~1000質量部である。添加量が2000質量部を超えると、脂環式化合物(a)の速重合性、速硬化性の効果が現れにくく、光硬化に際しては多量の照射エネルギーを、熱硬化に際しては長時間で高温の処理を必要としたりするため好ましくない。

【OO63】本発明で用いる活性エネルギー線の照射および/または加熱によりラジカル重合を開始させる化合物(d)を説明する。活性エネルギー線の照射によりラジカル重合を開始させる化合物としては、「光ラジカル開始剤」、「UVラジカル開始剤」と当業界で言われるもので、活性エネルギー線の照射によりラジカルを発生する公知慣用のものが使用できる。ここで「活性エネルギー線」とは、可視光線、紫外線、遠紫外線、X線、電子線等の放射線を意味する。

【 0 0 6 4 】 具体的な例としては、ベンゾイン、ベンゾインエチルエーテル、ベンゾインイソプロピルエーテル、ベンゾインー n ーブチルエーテル、ベンゾインイソ

ブチルエーテル、アセトフェノン、ジメチルアミノアセ トフェノン、2, 2-ジメトキシ-2-フェニルアセト フェノン、2, 2-ジェトキシ-2-フェニルアセトフ ェノン、2-ヒドロキシー2-メチル-1-フェニルプ ロパン-1-オン、1-ヒドロキシシクロヘキシルフェ ニルケトン、2ーメチルー1ー[4ー(メチルチオ)フ ェニル] -2-モルホリノプロパン-1-オン(チバス ペシャリティーケミカルズ社製:イルガキュア90 7)、4-(2-ヒドロキシエトキシ)フェニル-2-(ヒドロキシー2ープロピル)ケトン、ベンゾフェノ ン、pーフェニルベンゾフェノン、4、4'ージエチル アミノベンゾフェノン、ジクロロベンゾフェノン、2-メチルアントラキノン、2-t-ブチルアントラキノ ン、2-アミノアントラキノン、2-メチルチオキサン トン、2-エチルチオキサントン、2-クロロチオキサ ントン、2, 4ージエチルチオキサントン、ベンジルジ メチルケタール、pージメチルアミン安息香酸エステ ル、2、4、6-トリメチルベンゾイルジフェニルフォ スフィンオキサイド (BASF社製;ルシリンTP O)、ビス(2,6ージメトキシベンゾイル)-2, 4, 4-トリメチルーペンチルフォスフィンオキサイド 含有開始剤(チバスペシャリティーケミカルズ社製:イ ルガキュア1700、149、1800)、ビス(2、 4, 6-トリメチルベンゾイル) ーフェニルフォスフィ ンオキサイド(チバスペシャリティーケミカルズ社製; イルガキュア819)等が挙げられる。これらは1種ま たは2種以上の混合物として使用できる。

【0065】加熱によりラジカル重合を開始させる化合 物の具体例は、1, 1-ビス (tert-ブチルパーオキシ) -3, 3, 5-トリメチルシクロヘキサン、1, 1 ービス (tertーブチルパーオキシ) シクロヘキサ ン、2, 2-ビス(tert-ブチルパーオキシ)オク タン、2, 2-ビス(tert-ブチルパーオキシ)ブ タン、tertーブチルハイドロパーオキサイド、クメ ンハイドロパーオキサイド、メチルエチルケトンパーオ キサイド、ジイソプロピルベンゼンハイドロパーオキサ イド、2、5ージメチルヘキサンー2、5ージハイドロ パーオキサイド、1、1、3、3ーテトラメチルブチル ハイドロパーオキサイド、ジーtert-ブチルパーオ キサイド、tertーブチルクミルパーオキサイド、ジ クミルパーオキサイド、 α , α 'ービス(tertーブ チルパーオキシーmーイソプロピル)ベンゼン、2,5 ージメチルー2, 5ージ(tertーブチルパーオキ シ)へキサン、アセチルパーオキサイド、イソブチルパ ーオキサイド、オクタノイルパーオキサイド、デカノイ ルパーオキサイド、ラウロイルパーオキサイド、3, 5, 5ートリメチルヘキサノイルパーオキサイド、ベン ゾイルパーオキサイド、2、4-ジクロロベンゾイルパ ーオキサイド、m-トルイルパーオキサイド、ジイソプ ロピルパーオキシジカーボネート、ジーn-プロピルパ

ーオキシジカーボネート、ビス(4-ブチルシクロヘキ シル) パーオキシジカーボネート、ジミリスチルパーオ キシジカーボネート、ジー2-エチルヘキシルパーオキ シジカーボネート、ジー2ーエトキシエチルパーオキシ ジカーボネート、ジーメトキシイソプロピルパーオキシ ジカーボネート、ジ(3-メチル-3-メトキシブチ ル) パーオキシジカーボネート、ジアリルパーオキシジ カーボネート、tert-ブチルパーオキシアセテー ト、tertーブチルパーオキシイソブチレート、te rtーブチルパーオキシピバレート、tertーブチル パーオキシネオデカノエート、クミルパーオキシネオデ カノエート、tertーブチルパーオキシー2ーエチル ヘキサノエート、tertーブチルパーオキシー3. 5, 5-トリメチルヘキサノエート、tertーブチル パーオキシラウレート、tertーブチルパーオキシベ ンゾエート、ジーtert-ブチルパーオキシイソフタ レート、2, 5ージメチルー2, 5ージ(ベンゾイルパ ーオキシ)ヘキサン、tertーブチルパーオキシマレ イン酸、tertーブチルパーオキシイソプロピルカー ボネート、クミルパーオキシオクトエート、tert-ヘキシルパーオキシピバレート、tertーブチルパー オキシネオヘキサノエート、tert-ヘキシルパーオ キシネオヘキサノエート、アセチルシクロヘキシルスル ホニルパーオキサイド、tertーブチルパーオキシア リルカーボネート等の有機過酸化物、前記有機過酸化物 と4ージメチルアミノ安息香酸エチルや4ージメチルア ミノ安息香酸メチル、N、Nージメチルアニリン、トリ エタノールアミン、メチルジエタノールアミン、トリイ ソプロパノールアミン、4-ジメチルアミノ安息香酸イ ソアミル、安息香酸(2ージメチルアミノ)エチル、4 ージメチルアミノ安息香酸(2-n-ブトキシ)エチ ル、4-ジメチルアミノ安息香酸2-エチルヘキシル、 4, 4'ージメチルアミノベンゾフェノン、4, 4'ー ジエチルアミノベンゾフェノン、N, Nージメチルーp ートルイジン等のアミン系還元剤との組み合わせ、前記 有機過酸化物とナフテン酸コバルト、オクテン酸コバル ト等の金属系還元剤との組み合わせ、2、2'ーアゾビ ス(4-メトキシー2, 4-ジメチルバレロニトリ ル)、2,2'ーアゾビス(2,4ージメチルバレロニ トリル)、2,2'ーアゾビスイソブチロニトリル、 2, 2'ーアゾビス(2ーメチルブチロニトリル)、 1, 1'ーアゾビス(シクロヘキサンー1ーカルボニト リル)、1-[(1-シアノ-1-メチルエチル)ア ゾ] ホルムアミド (2-(カルバモイルアゾ) イソブチ ロニトリル)、2,2'ーアゾビス[2-(2-イミダ ゾリンー2ーイル)プロパン]、2,2'ーアゾビス 【2ーメチルーNー [1, 1ービス(ヒドロキシメチ ル) -2-ヒドロキシエチル] プロピオンアミド]、 2, 2'ーアゾビス [2-メチル-N-[1, 1-ビス (ヒドロキシメチル) エチル] プロピオンアミド]、

2、2'ーアゾビス [2ーメチルーNー(2ーヒドロキシエチル)プロピオンアミド]、2、2'ーアゾビス (2ーメチルプロピオンアミド)2水和物、2、2'ーアゾビス(2、4、4ートリメチルペンタン)、2、2'ーアゾビス(2ーメチルプロパン)、ジメチルー2、2'ーアゾビス(2ーメチルプロピオネート)、4、4'ーアゾビス(4ーシアノペンタン酸)、2、2'ーアゾビス [2ー(ヒドロキシメチル)プロピオニトリル]等の有機アゾ化合物等が挙げられる。

【0066】活性エネルギー線の照射または加熱によりラジカル重合を開始させる化合物(d)は、それぞれ使用に当たっては1種または2種以上の混合物として使用できる。

【0067】光照射によって組成物を硬化させる場合には活性エネルギー線の照射によりラジカル重合を開始させる化合物を、加熱により組成物を硬化させる場合には加熱によりラジカル重合を開始させる化合物を使用することが望ましい。

【0068】化合物(d)の使用量は、組成物中のラジカル重合性不飽和基を有する化合物(e)と、必要に応じて添加される後述のアルカリ可溶性樹脂(g)であって(メタ)アクリル基を含有する樹脂の合計の(メタ)アクリル基1当量(モル)に対し0.002~0.5モル、好ましくは0.005~0.3モルである。光ラジカル開始剤の添加量が0.002モルより少ないと感度不良となり、一方0.5モルを超えて添加しても感度の向上みられず、経済的にも好ましくない。

【0069】本発明でいう活性エネルギー線の照射および/または加熱によりカチオン重合を開始させる化合物(e)は、加熱や紫外線などの活性エネルギー線の照射によって変化し、酸などのカチオン重合を開始させる物質を生成する化合物とすることができる。従って、化合物(e)は一種のカチオン重合開始剤であり、当業界では「酸発生剤」とも呼ばれている。以降、本発明では化合物(e)を酸発生型カチオン重合開始剤と称する。酸発生型カチオン重合開始剤は、加熱または紫外線などの光照射によってカチオン重合可能な基の開環カチオン重合を促進し、形成される硬化物や塗膜の硬化を円滑に進行させるために配合されるものである。

【0070】また、本発明で言う酸発生型カチオン重合開始剤は加熱や紫外線などの活性エネルギー線の照射によって変化し、酸などのカチオン重合を開始させる物質を生成する化合物であり、カルボン酸のように最初から酸の形をとっている化合物は含まれない。

【0071】酸発生型カチオン重合開始剤としては公知のスルホニウム塩、ヨードニウム塩、ホスホニウム塩、ジアゾニウム塩、アンモニウム塩およびフェロセン類等が挙げられる。以下に具体的に例示するが、これらの化合物に限定されるものではない。

【OO72】スルホニウム塩系の酸発生型カチオン重合

開始剤としては、ビス[4-(ジフェニルスルホニオ) フェニル] スルフィド ビスヘキサフルオロホスフェー ト、ビス [4-(ジフェニルスルホニオ) フェニル] ス ルフィド ビスヘキサフルオロアンチモネート、ビス [4-(ジフェニルスルホニオ)フェニル]スルフィド ビステトラフルオロボレート、ビス [4-(ジフェニル スルホニオ) フェニル] スルフィド テトラキス (ペン タフルオロフェニル) ボレート、ジフェニルー4ー(フ ェニルチオ) フェニルスルホニウム ヘキサフルオロホ スフェート、ジフェニルー4ー(フェニルチオ)フェニ ルスルホニウム ヘキサフルオロアンチモネート、ジフ ェニルー4ー(フェニルチオ)フェニルスルホニウムテ トラフルオロボレート、ジフェニルー4ー(フェニルチ オ) フェニルスルホニウム テトラキス (ペンタフルオ ロフェニル) ボレート、トリフェニルスルホニウムへキ サフルオロホスフェート、トリフェニルスルホニウムへ キサフルオロアンチモネート、トリフェニルスルホニウ ムテトラフルオロボレート、トリフェニルスルホニウム テトラキス(ペンタフルオロフェニル)ボレート、ビス [4-(ジ(4-(2-ヒドロキシエトキシ)) フェニ ルスルホニオ) フェニル] スルフィド ビスヘキサフル オロホスフェート、ビス [4-(ジ(4-(2-ヒドロ キシエトキシ))フェニルスルホニオ)フェニル]スル フィド ビスヘキサフルオロアンチモネート、ビス [4] ー(ジ(4-(2-ヒドロキシエトキシ))フェニルス ルホニオ) フェニル] スルフィド ビステトラフルオロ ボレート、ビス [4-(ジ(4-(2-ヒドロキシエト キシ)) フェニルスルホニオ) フェニル] スルフィドテ トラキス(ペンタフルオロフェニル)ボレート、などが 挙げられる。

【0073】ヨードニウム塩系の酸発生型カチオン重合 開始剤としては、ジフェニルヨードニウム ヘキサフル オロホスフェート、ジフェニルヨードニウム ヘキサフ ルオロアンチモネート、ジフェニルヨードニウム テト ラフルオロボレート、ジフェニルヨードニウム テトラ キス(ペンタフルオロフェニル)ボレート、ビス(ドデ シルフェニル) ヨードニウム ヘキサフルオロホスフェ ート、ビス(ドデシルフェニル)ヨードニウム ヘキサ フルオロアンチモネート、ビス(ドデシルフェニル)ヨ ードニウム テトラフルオロボレート、ビス(ドデシル フェニル) ヨードニウム テトラキス (ペンタフルオロ フェニル)ボレート、4ーメチルフェニルー4ー(1-メチルエチル) フェニルヨードニウム ヘキサフルオロ ホスフェート、4ーメチルフェニルー4ー(1ーメチル エチル) フェニルヨードニウム ヘキサフルオロアンチ モネート、4ーメチルフェニルー4ー(1ーメチルエチ ル)フェニルヨードニウムテトラフルオロボレート、4 ーメチルフェニルー4ー(1ーメチルエチル)フェニル ヨードニウム テトラキス (ペンタフルオロフェニル) ボレート、などが挙げられる。

【 O O 7 4 】ホスホニウム塩系の酸発生型カチオン重合開始剤としては、エチルトリフェニルホスホニウムテトラフルオロボレート、エチルトリフェニルホスホニウムヘキサフルオロアンチモネート、テトラブチルホスホニウムヘキサフルオロホスフェート、テトラブチルホスホニウムヘキサフルオロホスフェート、テトラブチルホスホニウムヘキサフルオロアンチモネートなどが挙げられる。

【〇〇75】ジアゾニウム塩系の酸発生型カチオン重合 開始剤としては、フェニルジアゾニウム ヘキサフルオ ロホスフェート、フェニルジアゾニウム ヘキサフルオ ロアンチモネート、フェニルジアゾニウム テトラフル オロボレート、フェニルジアゾニウム テトラキス (ペ ンタフルオロフェニル)ボレート、などが挙げられる。 アンモニウム塩系の酸発生型カチオン重合開始剤として は、1-ベンジルー2-シアノピリジニウム ヘキサフ ルオロホスフェート、1ーベンジルー2ーシアノピリジ ニウム ヘキサフルオロアンチモネート、1ーベンジル -2-シアノピリジニウム テトラフルオロボレート、 1 -ベンジル-2-シアノ ピリジニウムテトラキス(ペ ンタフルオロフェニル) ボレート、1-(ナフチルメチ ル) -2-シアノピリジニウム ヘキサフルオロホスフ ェート、1ー(ナフチルメチル)-2-シアノピリジニ ウム ヘキサフルオロアンチモネート、1-(ナフチル メチル) -2-シアノピリジニウム テトラフルオロボ レート、1-(ナフチルメチル)-2-シアノピリジニ ウム テトラキス (ペンタフルオロフェニル) ボレー ト、などが挙げられる。

【0076】フェロセン系の酸発生型カチオン重合開始 削としては、(2、4ーシクロペンタジエンー1ーイル) [(1ーメチルエチル) ベンゼン] ーFe(II) ヘキサフルオロホスフェート、(2、4ーシクロペンタジエンー1ーイル) [(1ーメチルエチル) ベンゼン] ーFe(II) ヘキサフルオロアンチモネート、2、4ーシクロペンタジエンー1ーイル) [(1ーメチルエチル) ベンゼン] ーFe(II) テトラフルオロボレート、2、4ーシクロペンタジエンー1ーイル) [(1ーメチルエチル) ベンゼン] ーFe(II) テトラキス(ペンタフルオロフェニル) ボレート、などが挙げられる。

【0077】これらの酸発生型カチオン重合開始剤ではスルホニウム塩とヨードニウム塩系の開始剤が硬化速度、安定性、経済性の面から好ましい。市販品としては、旭電化工業社製SP-150、SP-170、CP-66、CP-77;ユニオンカーバイド社製CYRACURE-UVI-6990、UVI-6974;日本曹達社製CI-2855、CI-2639;三新化学工業社製サンエイドSI-60;「イルガキュア261」(チバ・スペシャルティ・ケミカルズ社製(2、4ーシクロペンタジエン-1-イル)[(1-メチルエチル)

ベンゼン] -Fe(II) ヘキサフルオロホスフェート)、「ロードシル(RHODORSIL) 2074]; (ローヌ・プーラン社製4ーメチルフェニルー4ー(1ーメチルエチル) フェニルヨードニウム テトラキス(ペンタフルオロフェニル)ボレート) 等が挙げられる。

【0078】これら酸発生型カチオン重合開始剤は、上述した材料の中から選択し、単独で使用することもできる。酸発生型カチオン重合開始剤の使用量の好適な範囲は、特に制限がないが、カチオン重合可能な化合物の合計量100質量部に対して0.05~25質量部、好ましくは1~20質量部である。添加量が0.05質量部より少ないと感度不良となり硬化するために著しく大きな光照射エネルギーや長時間の高温処理が必要である。また、25質量部を超えて添加しても感度の向上はせず、経済的にも好ましくない。逆に硬化物中に未硬化成分として残存する量が多くなり硬化物性が低下する恐れがある。

【0079】また活性エネルギー線で硬化させる際は、 重合速度を向上させるために、増感剤を使用することも できる。そのような目的で使用する増感剤としては、ピ レン、ペリレン、2、4ージエチルチオキサントン、 2、4ージメチルチオキサントン、2、4ージクロロチ オキサントン、フェノチアジンなどが挙げられる。増感 剤を併用する場合の使用量は、活性エネルギー線の照射 によりラジカル重合を開始させる化合物と光酸発生型カ チオン重合開始剤の総和100質量部に対して、0.1 ~100質量部の範囲が好ましい。

【0080】本発明の(メタ)アクリル基とオキセタニル基を同一分子内に有する脂環式化合物(a)はその(メタ)アクリル基の二重結合をラジカル重合させた重合体(a')とし、この重合体を硬化性組成物の一成分として使用することができる。この重合体(a')は脂環式化合物(a)単独で、あるいは他の単量体(f)と共重合して得らる。共重合させる単量体(f)は、特に制限なく使用することができ、先述のラジカル重合性不飽和結合を有する化合物(b)のうち、分子内に1ヶのラジカル重合性不飽和結合を有する化合物を使用することができる。

【0081】重合手法は、一般的なビニルモノマーの重合法を用いることができる。汎用性やコスト等を考慮して、有機溶剤中における溶液型ラジカル重合法が適している。即ち、キシレン、トルエン等の芳香族溶剤;メチルエチルケトン、メチルイソブチルケトン等のケトン系溶剤;酢酸エチル、酢酸ブチル、酢酸イソブチル、3ーメトキシブチルアセテート等のエステル系溶剤;ロブタノール、イソプロピルアルコール等のアルコール系溶剤等の溶剤中でアゾビスイソブチロニトリル、ベンゾイルパーオキサイド等のラジカル重合開始剤の存在下、6

○~150℃程度の範囲内で共重合反応を行なうことによって、容易に目的の重合体を得ることができる。また使用用途によって溶剤が不要な場合は蒸留による除去や、重合体が溶解しない溶剤に重合体溶液を注いでポリマー結晶を得る再沈殿法などを行えばよい。

【 O O 8 2 】本発明の硬化性組成物はこれまでに記述してきた脂環式化合物 (a)、(b)、(c)、(d)、(e)、脂環式化合物 (a)の単独重合体、脂環式化合物 (a)と単量体 (f)の共重合体などから構成されているが、構成物質はこれらのみに限定されるものではない。

【0083】本発明の硬化性組成物は、粘度調整剤とし て溶剤を添加することもできる。具体的には、エチルメ チルケトン、シクロヘキサン、トルエン、キシレン、テ トラメチルベンゼン、石油エーテル、石油ナフサ、ソル ベントナフサ、エチレングリコールモノアルキルエーテ ルまたはそのアセテート類:ジェチレングリコールモノ またはジアルキルエーテル類;プロピレングリコールモ ノアルキルエーテルまたはそのアセテート類;ジプロピ レングリコールモノまたはジアルキルエーテル類等の公 知の有機溶剤類を単独でまたは2種以上を組合せて用い ることができる。これら溶剤の添加量は、本発明の総組 成物全量100質量部(溶剤は除く)に対して0~20 00質量部であり、使用方法に応じて適宜選択できる。 【〇〇84】本発明の硬化性組成物は、耐熱性、密着 性、硬度などの特性を向上する目的で無機充填剤を配合 してもよい。具体的には、溶融シリカ粉末、結晶シリカ 粉末、アルミナ、ジルコン、ケイ酸カルシウム、炭酸カ ルシウム、炭化珪素、窒化アルミ、窒化ホウ素、ベリリ ウム、ジルコニア、タルク、クレー、水酸化アルミニウ ム、等の粉体、またはこれらを球形化したビーズ、チタ ン酸カリウム、炭化珪素、窒化ケイ素、アルミナ等の単 結晶繊維、ガラス繊維等を1種類以上配合して用いるこ とができる。その使用量は、総組成物全量100質量部 (溶剤、無機充填剤は除く) に対して0~2000質量 部が好ましい。また、無機充填剤は予め充分混合してお

【0085】さらに必要に応じて、フタロシアニン・ブルー、フタロシアニングリーン、アイオジン・グリーン、ジスアゾイエロー、クリスタルバイオレット、酸チタン、カーボンブラック、ナフタレンブラック等の公知慣用の着色剤;シリコーン系、フッ素系、高分子系等の消泡剤;レベリング剤;イミダゾール系、チアゾラル系、チアゾール系、シランカップリング剤等の密音性付与剤、三酸化アンチモン、リン酸エステル、赤リンびメラミン樹脂をはじめとする含窒素化合物等の難燃剤、シリコーンオイルやシリコーンゴム粉末等の応力緩和剤、ハイドロタルサイト、アンチモンービスマス等のイオントラップ剤のような公知慣用の添加剤類を用いることができる。

くことが好ましい。

【0086】本発明の硬化性組成物はこれまでに記述してきた脂環式化合物(a)、(b)、(c)、(d)、(e)、脂環式化合物(a)の単独重合体、脂環式化合物(a)と単量体(f)の共重合体などの構成物質をハイスピードミキサー、ニーダー、ホモミキサー、プラネタリーミキサー等の公知慣用の混合装置やヘラを用い攪拌で混合することで得ることができる。混合装置は各構成物質を均一に混合することのできる装置であれば特に限定はないが、組成物の粘度などを考慮して選定する必要がある。

【0087】本発明における硬化性組成物は活性エネルギー線の照射および/または加熱によって重合(硬化)させることができる。ここでいう活性エネルギー線とは、紫外線、X線、電子線、γ線等を示す。紫外線を照射する場合の光源としてはメタルハライドランプ、水銀アークランプ、キセノンアークランプ、蛍光ランプ、炭素アークランプ、タングステンーハロゲン複写ランプ、および太陽光等を挙げられる。

[8800]

【実施例】以下、実施例をあげて本発明をさらに詳細に 説明するが、本発明はこれら実施例になんら限定される ものではない。実施例および比較例の中の「部」は特に 断りの無い限り質量部である。

【0089】[測定装置]

 $1. ^{1}H-NMR$

日本電子社製核磁気共鳴測定装置 JEOL 270MHz

2. 赤外吸収スペクトル

日本分光社製 フーリエ変換赤外分光光度計 VALO R-III

【 O O 9 O 】 [試薬類] なお実施例および比較例で使用した材料のうち、主要な市販品は次のとおりである。市販品は下記を含め、精製することなく、そのまま使用した。

【0091】M-309: 東亞合成社製、トリメチロールプロパントリアクリレート

エピコート828:油化シェルエポキシ社製、ビスフェ ノールA型エポキシ樹脂

XDO: 東亞合成社製 1, 4-ビス [(3-エチルー3-オキセタニルメトキシ) メチル] ベンゼン

UVI-6990:ユニオンカーバイド社製、光カチオン重合開始剤

サンエイドSI-60L:三新化学工業社製、熱カチオン重合開始剤

ダロキュア1173: チバスペシャリティーケミカルズ 社製、光ラジカル重合開始剤

V-59: 和光純薬工業社製、2, 2-アゾビスイソブ チロニトリル

アクリル酸:和光純薬工業社製 特級試薬 メタクリル酸:和光純薬工業社製 特級試薬 【0092】市販されていない化合物は発明者が化学合成したものを使用した。即ち、本発明の脂環式化合物(a)の例として7、8ーエポキシー2ーオキサー5ーメチルースピロ[3.5]ノナンとメタクリル酸との反応付加物(化合物(A))については以下の方法により合成した。

【0093】(実施例1)

7. 8 - エポキシー 2 - オキサー 5 - メチルースピロ [3. 5] ノナンとメタクリル酸との反応付加物 (化合物 A) の合成

【0094】<7、8-エポキシー2-オキサー5-メ チルースピロ [3.5] ノナンの合成>

【 O O 9 5 】 1) 6 ーメチルー3 ーシクロヘキセンー 1.1 ージメタノールの合成

3つロフラスコにブタジエンとクロトンアルデヒドとのDiels-Alder 反応生成物である2ーメチルー4ーシクロヘキセンー1ーカルボアルデヒド327g、メタノール600ml及び37%のホルマリン水729gを投入し、この溶液を撹拌しながら60℃に昇温させた。続いてKOH252gを蒸留水600mlに溶解した溶液を2時間かけて滴下した。7時間撹拌し続けた後、反応溶液を減圧濃縮し、二層の残渣を得た。約150mlに濃縮された油層を300mlの蒸留水で洗浄した。油層を減圧濃縮した後、3,5ージ(tーブチル)ー4ーヒドロキシトルエン(BHT)を50mg添加し、減圧蒸留を行い、無色結晶である6ーメチルー3ーシクロヘキセンー1,1ージメタノール311g(収率82%)を得た。

【0096】2)6-メチル-3-シクロヘキセンー1、1-ジメタノール環状炭酸エステルの合成3つロフラスコに6-メチル-3-シクロヘキセンー1、1-ジメタノール310g(1.99 mol)、ジメチルカーボネート(DMC)894g及び炭酸カリウム0.93gを仕込み、90℃に昇温し4時間還流させた。反応溶液を室温に戻し、炭酸カリウムを濾別した。BHTを120mg添加した後、残存するDMC及びメタノールを2kPa(15mmHg)の減圧下で除去し、続いて減圧蒸留を行い常温無色結晶である6-メチルー3-シクロヘキセン-1、1-ジメタノール環状炭酸エステルを326g(収率89.4%)得た。

【0097】3)2-オキサー9-メチルースピロ [3.5]ノナー6-エンの合成

3つロフラスコに6ーメチルー3ーシクロへキセンー 1、1ージメタノール環状炭酸エステル321.15 g、BHT642mg(0.2質量%)、LiCI1.9 3gを仕込み、マントルヒーターを用いて275℃で加 熱攪拌した。生成物を直ちに約8kPa(60mmH g)の減圧下、系外に抜き出し、留出しなくなるまで4 時間加熱を続けた。生成物にBHT600mgを加え、 減圧蒸留を行い無色透明液体である2ーオキサー9ーメ チルースピロ[3.5]ノナー6ーエンを187g (収率71%) 得た。

【0098】4)7、8-エポキシー2-オキサー5ーメチルースピロ[3.5]ノナンの合成2ーオキサー9ーメチルースピロ[3.5]ノナー6ーエン50gを150m!のジクロロメタンに溶解させてから反応器に投入した。mークロロ過安息香酸93.7gを400m!のジクロロメタンに懸濁させたものを反応溶液が40℃を超えないように1時間かけて滴下した。 析出したmークロロ安息香酸を濾別し、冷ジクロロメタンでよく洗浄した。有機層に水酸化カルシウム15.0gを投入し、30分攪拌後、析出した結晶を濾別し、冷ジクロメタンで洗浄した。有機層を5%のNaHSO
⟨:SUB⟩:4⟨:/SUB⟩:水、飽和食塩水で洗浄した後濃縮し、減圧蒸留により常温で無色固形状の7、8-エポキシー2ーオキサー5ーメチルースピロ[3.5]ノナンを38.1g(収率73.7%)得た。

【0099】 <7、8 - エポキシ-2 - オキサ-5 - メ チルースピロ[3.5]ノナンとメタクリル酸との反応 付加物(化合物A)との反応>環流管を備えた100m 1のナスフラスコにを用い、7,8-エポキシー2-オ キサー5ーメチル[3.5]スピロノナン8.0g、メ タクリル酸5.36gをトルエン40mlに溶解した。 ハイドロキノンモノメチルエーテル(関東化学試薬)1 50mg、1, 4ージアザビシクロ[2, 2, 2]オク タン(関東化学試薬) 400mgをさらに加え、120 ℃で20時間反応した。室温まで冷却した反応溶液に5 Om I のトルエンを加え、有機層をO. 1 N塩酸水溶液 (100ml)、蒸留水(100ml)、5%炭酸水素: ナトリウム水溶液(100ml)、蒸留水(100m I)、飽和食塩水(100mI)の順で洗浄した後、硫 酸マグネシウムにより脱水乾燥した。トルエンを減圧留 去し室温で液状の化合物(A)9.1g(収率73%) を得た。

【0100】得られた化合物(A)の¹H-NMR(測定溶媒:CDCI3)の測定結果はδ(ppm);0.88,1.04,1.30(d,3H,5位メチル基)、1.3-1.6(m,1H)、1.6-2.1(m,2H)、1.96(s,3H,メタクリルのメチル基)、2.1-2.7(m,2H)、3.5-3.9(m,1H)、4.3-4.7(m,4H,オキセタン環)、4.6-5.1(m,1H)、5.60(s,1H,メタクリル基)、6.10(s,1H,メタクリル基)であった。また、IRスペクトルにおいては、981cm⁻¹にオキセタニル基の吸収、1718cm⁻¹にエステル基の吸収があり化合物(A)であることを同定した。

【0101】(実施例2)

く6、7ーエポキシー2ーオキサースピロ[3.5]ノ ナンとアクリル酸との反応付加物(化合物B)の合成> 実施例 1 の 7、8 ー エポキシー 2 ー オキサー 5 ー メチル [3.5] スピロノナンの合成に用いたブタジエンとクロトンアルデヒドのDieles-Alder 反応生成物の代わりに、ブタジエンとアクロレインのDieles-Alder 反応生成物を用い、以降全く同様の反応を行うことにより6、7ーエポキシー 2 ー オキサースピロ [3.5] ノナンが得られた。この化合物とアクリル酸とを実施例 1 と全く同様の反応を行うことによりに6、7ーエポキシー 2 ー オキサースピロ [3.5] ノナンとアクリル酸との反応付加物が得られた。

【0103】(実施例3)

くスピロ [5, 6ーエポキシノルボルナンー2, 3'ーオキセタン] とメタクリル酸との反応付加物(化合物 C) の合成>実施例1の7, 8ーエポキシー2ーオキサー5ーメチル [3, 5] スピロノナンの合成に用いたブタジエンとクロトンアルデヒドのDieles-Alder 反応生成物の代わりにシクロペンタジエンとクロトンアルデヒドのDieles-Alder 反応生成物を用い、以降全く同様の反応を行うことによりスピロ [5, 6ーエポキシノルボルナンー2, 3'ーオキセタン] が得られた。この化合物とよりにスピロ [5, 6ーエポキシノルボルナンー2, 3'ーオキセタン] とメタアクリル酸との反応付加物が得られた。

【0104】得られた化合物の¹H-NMR(CDC I3)の測定結果はδ(ppm); 1.05(d,3 H,5位メチル基)、1.3-2.6(m,5H)、1.96(s,3H,メタクリルのメチル基)、3.5-3.9(m,1H)、4.3-4.7(m,4H,オキセタン環)、4.6-5.1(m,1H)、5.60(s,1H,メタクリル基)であった。また、IRスペクトルにおいては、981cm⁻¹にオキセタニル基の吸収、1720cm⁻¹にエステル基の吸収があり化合物(C)であることを同定した。

【0105】(実施例4)

を行った。重合が開始されると生成した樹脂が沈殿となって析出した。得られた樹脂を濾別し、酢酸ブチルで洗浄後、乾燥した。無色結晶状である樹脂22.0gを得た。GPCを用いて分子量を測定したところスチレン換算でMn=3000、Mw=5500であった。

【0107】 (実施例5)

<化合物(A)とメタクリル酸の共重合体の合成 (樹脂B)>100mlの三ロフラスコを用い化合物(A) 3.25g、メタクリル酸2.57g、V-59(303mg)を酢酸ブチル30mlに溶解した。反応容器内を窒素置換した後90℃にて30分反応を行った。重合が開始されると生成した樹脂が沈殿となって析出した。 得られた樹脂を濾別し、酢酸ブチルで洗浄後乾燥した。 無色結晶である樹脂が5.0g得られた。GPCを用いて分子量を測定したところスチレン換算でMn=500の、Mw=6500であった。得られた樹脂のIRスペクトルにおいては、966cm⁻¹にオキセタン基、1717cm⁻¹にエステル基の特異的な吸収が観測されたので、目的の樹脂(B)であると同定した。

【0108】(実施例6)実施例1で得られた化合物 (A) (2. 15g)、UVI-6990 (280mg)及びダロキュア1173 (120mg)を量り取りへラを用いて充分に混合し光硬化性組成物を得た。イソプロピルアルコールで洗浄した1mm厚のアルミ基板に 10μ mの厚さになるように光硬化性樹脂を塗布した。その後、メタルハライドランプ(ウシオ電気社製:UVC-302/1MN:302/5XX-DX01、搭載ランプUVL-3000M2-N1)を用いて、10

00mJ/cm²の活性エネルギー線を照射した。得られた硬化塗膜の表面はタックが無く、JIS5400に準じた鉛筆硬度の値は2Hであり、塗膜をアセトンを染み込ませた綿棒を100回擦っても下地が見えず、完全に硬化していた。

【0109】 (実施例7) 実施例6の光硬化性組成物の組成を、実施例2で得られた化合物(B)(1.04g)、M-309(1.02g)、エピコート828(2.20g)、UVI-6990(560mg)及びダロキュア1173(240mg)にすること以外は全く同様の操作を行った。得られた硬化塗膜の表面はタックが無く、JIS5400に準じた鉛筆硬度の値は2Hであり、塗膜をアセトンを染み込ませた綿棒を100回擦っても下地が見えず、完全に硬化していた。

【0110】(実施例8)実施例6の光硬化性組成物の組成を、実施例3で得られた樹脂(B)(0.51g)、エピコート828(1.68g)及びUVI-6990(280mg)にすること以外は全く同様の操作を行った。得られた硬化塗膜の表面はタックが無く、JIS5400に準じた鉛筆硬度の値は2Hであり、塗膜をアセトンを染み込ませた綿棒を100回擦っても下地が見えず、完全に硬化していた。

【0111】(実施例9)化合物(A)(83.8g)、SI-60L(11.3g)、V-59(4.9g)を量り取りへうを用いて充分に混合し熱硬化性組成物を得た。この組成物2.0gを6mlガラスサンプル瓶に入れ、窒素置換した後栓をした。100℃のオイルパス浴に浸け50秒経過した時点で流動性が無くなり、この時間を硬化時間とした。また硬化後にアセトン3.0mlをガラス瓶内に入れたが、硬化物は溶解せず完全に硬化していることを確認した。結果を表1に示す。

【0112】(実施例10~14)実施例9で調製した 熱硬化性組成物の配合を表1のとおりにした以外は全く 同様の操作を行い、硬化時間とアセトン溶解性を確認し た。結果を表1に示す。

【0113】 【表1】

:	実施例9	実施例10	実施例11	実施例12	実施例13	実施例14
化合物(A)	- 83. 8	23. 4	46. 7	22. 9	17. 8	
7.8-エホ キシ-2-オキサー 5-パテルスピロ[3.5]ノナン	·			. 22.5		
M-309			42. 4		19.6	
エピコート828		51. 9		· 40. 8	48. 7	42. 6
XDO .						33.8
樹脂(B)						11. 2
SI-60L	11. 3	· 11. 7	5. 5	11.8	9. 2	12. 3
V-59	4. 9	2. 9	5. 5	2. 1	4. 6	·
硬化時間(秒)	37	. 50	27	. 29	37	30
アセトン溶解性	不溶	不溶	不溶	不溶	不溶	不溶·

表 1 に示す通り、本発明の同一分子内に(メタ)アクリル基とオキセタニル基を有する脂環式化合物 (a) 及び該脂環式化合物 (a) と他の単量体からなる樹脂は、短時間の加熱で硬化することがわかる。実施例 4 の硬化物

がアセトンに不溶であることから、脂環式化合物 (a) はカチオン重合性、ラジカル重合性を併有し、架橋に有効的に作用していることが明らかである。

[0114]

【発明の効果】本発明の(メタ) アクリル基とオキセタニル基を同一分子内に有する新規な脂環式化合物、及びその重合体は、少ない活性エネルギー線照射量、あるいは低温短時間の加熱で十分硬化する。そのため熱に弱い

材料への適応や、生産性を向上が可能であり、塗料、接 着剤、エレクトロニクス分野に極めて有用なものであ る。

フロントページの続き

Fターム(参考) 4C048 TT08 XX01 XX02 XX04

4H039 CA60 CA66 CF30 CH70

4J005 AA05 AA07 AA09 BA00 BB01

BB02

4J100 AB02Q AB03Q AG04Q AJ02Q

AJ09Q AK32Q AL03Q AL08P

AL08Q AL09Q AL10Q AL62Q

AL63Q AM02Q AM17Q AQ08Q

BA03P BA03Q BA08Q BC04P BC08P BC43Q BC53P CA01

CA04 FA03 JA01 JA03 JA32

JA37